



BUNDANG TECHNOPARK(D-604),151,YATAP-DONG, BUNDANG-KU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

PHONE : 0 3 1 - 7 0 1 - 8 1 6 4 / FAX : 0 3 1 - 7 0 1 - 8 1 6 6

TEOS 기화 장비 대여 약정서

(주) 아토에서 추진중인 장비 개발에 필요한 TEOS VAPORIZATION SYSTEM 1SET를
에스텍 코리아(주) 에서는 다음과 같은 조건으로 대여기로 하고 본 약정서를 작성한다.

- 아 래 -

1. 평가 기간 : 2001년 6월 일부터 2001년 12월 일 까지.
2. 대여 조건 : 평가 기간 종료 후 구매 조건
평가 결과 SPEC는 별도 약정서에 준함. 단 장비의 결함에 의해 성능이 만족
되지 않을 시는 예외로 한다.
3. 기밀 유지 : 본 평가 기간 중 상호에게 제공된 비밀 정보는 상대방의 서면 동의 없이 공
개하지 못하며, 계약 만료 후 3년간 그 효력을 유지 한다.
4. 평가 결과 자료 : 본 VAPORIZATION SYSTEM 평가 DATA 는 (주) 아토의 동의를 받은후 사용할
수 있다.

이 상

위 사실을 증명하기 위하여 본 약정서를 2부 작성하여 상호 날인 후 각 1부씩 보관한다.

2001 년 3 월 31 일

(주) 아 토
대표 이사
오 순봉

에스텍 코리아 (주)
대표이사
미나구치 슈 (인)

약 정 서

경기도 시흥시 정왕동 1263-1 소재 주식회사 아토 (이하 “갑”이라 칭함)와 경기도 성남시 분당구 야탑동 151 분당 테크노 파크 D 동 604 호 소재 에스텍 코리아 주식회사 (이하 “을”이라 칭함)는 금번 “갑”에서 추진중인 전공정 장비 개발에 관련하여 “을”에서는 LIQUID VAPORIZATION SYSTEM ISET 를 “갑”에게 DEMO 용으로 제공토록 한다.

단, 본 SYSTEM 은 “갑”에서 성능 평가 후 결과가 양호하다고 판단되었을 시 “갑”에서 본 제품을 납입 후 6 개월 이내에 구매하기로 한다.

본 SYSTEM 을 “갑”에서 성능 평가 기간 중 PROCESS 결과 및 재현성이 양호하지 않다고 판단되었을 시 “갑”은 “을”에게 SYSTEM UPGRADE 를 요청할 수 있으며 DEMO 기간을 연장할 수 있다.

또한, 평가 후 결과가 양호하지 않을 경우 제품 구매의 의무를 가지지 아니한다.

평가에 대한 Spec 은 아래와 같다

- 아 래 -

* 재현성 Spec

1. Wafer 두께 측정

1) Depo 두께 기준: Teos 3500 Å

2) Wafer 내 9 Point

Average : $\text{Max} - \text{Min} / 2 \times \text{Avg}$ (Uni : $\leq 2.5\%$)

2. 재현성

1) 50 매 (Depo Thickness : 3500 Å)

2) Uniformity : 50 매 Avg 두께로 Avg 계산

$\text{Max} - \text{Min} / 2 \times \text{Avg} \leq 2.5\%$

위 사실을 증명하기 위하여 본 약정서를 2 부 작성하여 상호 날인 후 각 1 부 씩 보관하기로 한다.


200 / 년 3 월 3 / 일

“갑”

(주) 아토

대표이사

오 순봉 (인)



“을”

에스텍 코리아 주식회사

대표이사

미나구치 슈 (인)

